This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

0 MAT-8408US

10V 2 6 2003

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Application No.:

10/628,549

Appliquent

Norisato Shimizu et al.

Filed:

July 28, 2003

Title:

SWITCH AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME

TC/A.U.:

2832

Examiner:

To Be Assigned

Confirmation No.:

3601

Docket No.:

MAT-8448US

CLAIM TO RIGHT OF PRIORITY

Mail Stop Missing Parts Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

SIR:

Pursuant to 35 U.S.C. § 119, Applicants' claim to the benefit of filing of prior Japanese Patent Application No. 2002-221009, filed July 30, 2002, Japanese Patent Application No. 2003-021852, filed January 30, 2003, and Japanese Patent Application No. 2003-279097, filed July 24, 2003, as stated in the inventors' Declaration, is hereby confirmed.

A certified copy of each of the above-referenced applications is enclosed.

Respectfully submitted,

Lawrence E. Ashery, Reg. No. 34,515

Attorney for Applicants

LEA/fp

Enclosures:

(3) certified copies

Dated:

November 24, 2003

P.O. Box 980

Valley Forge, PA 19482

(610) 407-0700

The Commissioner for Patents is hereby authorized to charge payment to Deposit Account No. **18-0350** of any fees associated with this communication.

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as first class mail, with sufficient postage, in an envelope addressed to:

Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on:

November 24, 2003 Frunt etrillo

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 7月30日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-221009

[ST.10/C]:

[JP2002-221009]

出 願 人
Applicant(s):

松下電器産業株式会社

2003年 4月15日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



【書類名】

特許願

【整理番号】

2931040021

【提出日】

平成14年 7月30日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H01H 59/00

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】

清水 紀智

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】

中西 淑人

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】

中村 邦彦

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】

内藤 康幸

【特許出願人】

【識別番号】

000005821

【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

【代理人】

【識別番号】

100097445

【弁理士】

【氏名又は名称】

岩橋 文雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100103355

【弁理士】

【氏名又は名称】 坂口 智康

【選任した代理人】

【識別番号】 100109667

【弁理士】

【氏名又は名称】 内藤 浩樹

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011305

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9809938

【書類名】 明細書

【発明の名称】 スイッチおよびスイッチの形成方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 可動電極と可動電極の両側面に所定の空間を介して位置する可動電極駆動用固定電極と、前記可動電極と所定の空間を介して可動電極の下部に位置する信号伝達用固定電極からなり、前記可動電極の側面の所定の位置に複数の凸部と凹部の形状を有し、可動電極駆動用固定電極にも可動電極側面の凸部と凹部に対応した凹部と凸部の形状を有し、可動電極側面に形成された凸部は可動電極駆動用固定電極に形成した凹部に取り囲まれるように配置し、かつ可動電極駆動用固定電極の凸部は可動電極側面の凹部に取り囲まれるように配置したことを特徴としたスイッチ。

【請求項2】 前記可動電極側面に形成された凸部は、可動電極側面の凸部の 長さよりも短い距離からなる所定の空間を介して可動電極駆動用固定電極に形成 した凹部に取り囲まれるように配置したことを特徴とした請求項1記載のスイッ チ。

【請求項3】 前記可動電極駆動用固定電極の凸部は、可動電極駆動用固定電極の凸部の長さより短い距離からなる所定の空間を介して可動電極側面の凹部に取り囲まれるように配置したことを特徴とした請求項1記載のスイッチ。

【請求項4】 可動電極と可動電極駆動用固定電極の膜厚が同じであることを 特徴とする、請求項1記載のスイッチ。

【請求項5】 可動電極と可動電極駆動用固定電極を、同一工程で形成した膜をエッチングすることで可動電極および可動電極駆動用固定電極を形成することを特徴とする、請求項4記載のスイッチ。

【請求項6】 可動電極と可動電極駆動用固定電極を同一のメッキ工程で可動電極および可動電極駆動用固定電極を形成することを特徴とする、請求項4記載のスイッチ。

【請求項7】 可動電極と可動電極側面の凸部と凹部および可動電極駆動用固定電極の凹部と凸部は同一犠牲層上に形成することを特徴とする、請求項1記載のスイッチ。

【請求項8】 基板上にシリコン酸化膜を形成するステップと、前記シリコン酸化膜上に金属を形成するステップと、金属上のシリコン酸化膜をドライエッチングするステップと、金属をエッチングして電極間絶縁保持用シリコン酸化膜を形成するステップと、可動電極と可動電極側面の凸部と凹部および可動電極駆動用固定電極の凹部と凸部は同一犠牲層上に形成するステップからなるスイッチの形成方法。

【請求項9】 可動電極および可動電極駆動用固定電極を配置する場所にレジストマスクを形成するステップと、可動電極および可動電極駆動用固定電極を形成するステップと、レジストマスクおよび犠牲層を除去して容量低減用空間を形成するステップとをさらに設けた請求項8記載のスイッチの形成方法。

【請求項10】 可動電極と可動電極側面の凸部と凹部および可動電極駆動用 固定電極の凹部と凸部はレジストからなる犠牲層上に形成することを特徴とする 、請求項7記載のスイッチ。

【請求項11】 可動電極と可動電極側面の凸部と凹部および可動電極駆動用 固定電極の凹部と凸部はポリイミドからなる犠牲層上に形成することを特徴する 、請求項7記載のスイッチ。

【請求項12】 請求項8記載の犠牲層をポリイミドで形成するステップと、 全面にAL膜をスパッタリング法により形成するステップをさらに設けた請求項 8記載のスイッチの形成方法。

【請求項13】 可動電極駆動用固定電極の下部の所定の位置に段差緩和用のパターンを形成することを特徴とする、請求項1記載のスイッチ。

【請求項14】 信号伝達用固定電極の側面の所定の位置に段差緩和用のパターンを形成することを特徴とする、請求項1記載のスイッチ。

【請求項15】 基板上にシリコン酸化膜を形成するステップと、前記シリコン酸化膜上に金属を形成するステップと、金属上のシリコン酸化膜をドライエッチングするステップと、金属をエッチングして電極間絶縁保持用シリコン酸化膜を形成するステップと、信号伝達用固定電極の側面の所定の位置に段差緩和用パターンを形成するステップから少なくともなるスイッチの形成方法。

【請求項16】 犠牲層を形成するステップと、全面にAL膜をスパッタリン

グ法により形成するステップと、可動電極を形成してから犠牲層および段差緩和 用パターンを除去して容量低減用空間を形成するステップとをさらに設けた請求 項15記載のスイッチの形成方法。

【請求項17】 犠牲層を形成するステップと、全面にAL膜をスパッタリング法により形成するステップと、可動電極および可動電極駆動用固定電極を配置する場所に可動電極形成用マスクおよび可動電極駆動用固定電極形成用マスクを形成するステップと、可動電極および可動電極駆動用固定電極を形成してから犠牲層および段差緩和用パターンを除去して容量低減用空間を形成するステップとをさらに設けた請求項15記載のスイッチの形成方法。

【請求項18】 信号伝達用固定電極は、可動電極の長辺方向側面の所定の位置に形成する複数の凸部と凹部に対応した凸部と凹部の形状を側面に有することを特徴とする、請求項1記載のスイッチ。

【請求項19】 可動電極の長辺方向両側面に位置する両可動電極駆動用固定電極の凹部間距離より信号伝達用固定電極の幅の方が大きいことを特徴とする、 請求項1記載のスイッチ。

【請求項20】 可動電極の長辺方向側面の両側の凸部間距離より信号伝達用固定電極の幅の方が小さくかつ可動電極の長辺方向側面の両側の凹部間距離より信号伝達用固定電極の幅の方が大きいことを特徴とする、請求項1記載のスイッチ。

【請求項21】 可動電極の長辺方向側面の両側の凹部間距離より信号伝達用 固定電極の幅の方が小さいことを特徴とする、請求項1記載のスイッチ。

【請求項22】 可動電極面の所定の位置に複数の穴があることを特徴とする 、請求項1記載のスイッチ。

【請求項23】 可動電極駆動用固定電極の所定の位置に複数の穴があること を特徴とする、請求項1記載のスイッチ。

【請求項24】 可動電極が信号伝達用固定電極に接触した状態において、可動電極の長辺方向側面の所定の位置に形成された複数の凸部と凹部と、可動電極 駆動用固定電極に形成された凹部と凸部は垂直方向に重なった部分を有すること を特徴とする請求項1記載のスイッチ。 【請求項25】 可動電極側面の複数の凸部のインピーダンスは、少なくとも 複数の凸部以外の可動電極の部分からなるインピーダンスより高いことを特徴と する、請求項1記載のスイッチ。

【請求項26】 前記可動電極が信号伝達用固定電極と接触している状態から、所定の空間を介して信号伝達用固定電極と離れた位置に移動する場合、可動電極駆動用固定電極と可動電極間に電圧を印可する時間は、可動電極が信号伝達用固定電極に接触した状態から、可動電極側面に形成された凸部と可動電極駆動用固定電極に形成した凹部とで形成される所定の空間と可動電極駆動用固定電極の凸部と可動電極側面の凹部とで形成される所定の空間の中でもっとも短い距離の移動に要する時間以下とすることを特徴とする請求項1記載のスイッチ。

【請求項27】 前記可動電極が信号伝達用固定電極と接触している状態から、所定の空間を介して信号伝達用固定電極と離れた位置に移動する場合、可動電極駆動用固定電極と可動電極間に電圧を印可する時間は、可動電極が信号伝達用固定電極に接触した状態から、所定の空間幅になり、さらに次に可動電極が信号伝達用固定電極と接触する必要となる時間であることを特徴とする請求項1記載のスイッチ。

【請求項28】 信号を増幅する増幅器と、アンテナと、前記増幅器とアンテナを接続する直列接続スイッチとしての前記信号伝達用固定電極と、接地側と接続する対接地接続スイッチとしての前記可動電極とを備え、直列接続スイッチと対接地接続スイッチを交互に接続、切断することにより信号の入出力制御を行う請求項1記載のスイッチ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、ON/OFF時の動作速度を向上させたスイッチとそのスイッチの 形成方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

従来より、信号のスイッチとしては、例えばアイトリプルイー、2001年イ

ンターナショナル・エレクトロン・デバイス・ミーティング予稿集921ページ (IEDM Tech. Digest 01, p921, 2001)が知られており、図20に示すように高抵 抗シリコン基板10001上に形成した信号伝達線10002と信号伝送線上に 所定の空間を介し配置された可動接地線10003および接地線10004から 構成される。このようなスイッチにおいては、図21に示すように可動接地線10103と信号伝達線10102からなる平行平板のキャパシタンス容量間に電圧を印可することで静電力を発生させ可動接地線10103と信号伝達線10102を高誘電体膜10105を介して接触させる。接触により信号伝達線と可動接地線間で形成されるキャパシタ容量が大きくなり、その容量に応じた周波数成分の信号が伝達される。

[0003]

このように可動接地線と信号伝達線間の電圧を制御することで信号伝達線から可動接地線へと信号の伝達の接続ならび切断を制御する事が可能となる。さらに、この方式によればLSIの製造工程と同様の工程で信号のスイッチを形成することができ、トランジスタ等の回路と同じ部分に信号のスイッチを形成することで、周波数特性や小型化に有利なスイッチを形成することが可能となる。

[0004]

信号の接続時、切断時ともに動作速度を向上させる手段として、可動電極を2方向に駆動するためにシーソーの形状を持たせたものも提案されており、例えば、ジャパニーズ・ジャーナル・オブ・アプライド・フィジックス論文集、2001年、40巻、2721ページ(Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 40, p2721, 2001)に記されている。図22に示すようにGaAs基板10201上に形成した可動電極10203と引っ張り電極10205もしくは押し電極10206間に電圧を印可することで、可動電極はねじれバネ10207を中心とした回転運動を行う。可動電極と引っ張り電極間に電圧を印可した場合は接触電極10204は信号線10202に接触する方向に、また、可動電極と押し電極間に電圧を印可した場合、接触電極は信号線から離れる方向に動くことで、可動電極と接触電極からなるキャパシタ容量を変化させることで接触電極および信号線間の信号を接続および切断制御を行うものである。

5

[0005]

微少部品を駆動させる方法としては、前記平行平板への電圧印可による静電力の他、凸部と凹部の組み合わせによる櫛歯駆動が知られており、例えばアイトリプルイー、マイクロ・エレクトロ・メカニカル・システムズ・コンファレンス2002年予稿集532ページ(MEMS 2002 Tech. Dig., p532, 2002)が知られており、

また、図23において、10304静止櫛形電極と10405可動櫛形電極間 に電圧を印可することで、10302ねじればねを中心に10301反射鏡に回 転運動をさせるものである。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】

これらスイッチにおいては信号伝達時の伝達効率並びに切断時の絶縁性とまた 信号の接続切断の高速な動作が要求されている。

[0007]

しかしながら、LSIの製造工程と同様の工程でスイッチが形成可能な、信号 伝送線上に空間を介し可動接地線を形成する装置の場合、可動電極を駆動する電 極が信号伝達線のみであり、信号を信号伝達線から接地線へ切り替える場合には 可動接地線と信号伝達線の間に電圧を印可し、駆動力を得ることが可能であるが 、接地線へと伝達している信号を切断する場合は、可動接地線を構成する材料の 有するバネのたわみが戻ることのみにより動作させていたため、切り替え速度を 早くすることは困難である。また、バネ常数の高い材料を用いれば接地線へと伝 達している信号を切断する切り替え速度を向上することが可能であるがトレード オフとして信号伝達線から接地線へと切り替える場合の動作速度が遅くなる、可 動接地線と信号伝達線の間に印可する電圧が高くなる等の問題を有していた。

[0008]

また、このような信号伝送線上に空間を介し可動接地線を形成するスイッチにおいては、製造工程において信号伝送線の形成後、信号伝送線および可動接地線はエッチングされず該当材料のみエッチングされる犠牲層を正確な膜厚で形成し、しかる後、可動接地線を形成する。さらにその後、信号伝送線および可動接地

線間の犠牲層を除去することで所定の空間を正確に形成する工程が一般的である。このような工程で形成する、信号伝送線上に空間を介し可動接地線を形成するスイッチにおいて、可動接地線上にさらに固定の可動接地線駆動用電極を設ける3層構造とした場合、接地線へと伝達している信号を切断する場合においても、可動接地線を高速に動かすことが可能となる。しかしながら、このような3層構造では製造工程において可動接地線の下のみならず可動接地線の上の犠牲層も正確に形成する必要があり、製造工程が複雑になってしまう。さらに、3層構造とした場合、信号伝送線、犠牲層、可動接地線、犠牲層、可動接地線駆動用電極と実際の工程では5層からなる段差が発生し、このような高段差に対してパターン形成などの工程を行うことは実質的に不可能である。

[0009]

一方、シーソー型にした場合、信号電極と接触電極が重なった部分の面積でキャパシタ容量が形成される。

[0010]

この容量の大きさにより伝達可能な信号の周波数および伝達効率が決まるため、接触電極の大きさは接続切断制御したい信号により決まり、ある決まった周波数の信号に対して接続、切断の特性を得るためには接触電極の大きさを小さくすることは不可能である。さらに可動電極全体の質量は接触電極の質量に加え引っ張り電極および押し電極とのキャパシタ容量も形成する部分も必要となりなる。その結果、シーソー型の場合、直接信号の接続、切断に関与する部分以外にも電極を形成する必要があり、可動電極全体の質量がより増加してしまう。そのため、より高速な接続、切断動作に対して不利になるという問題を有している。

[0011]

さらに櫛形電極を用いた駆動方式では、基板面内方向に駆動を行うもの関して は比較的容易に形成が可能であるが、基板垂直方向に駆動するものでは高さ方向 に構造物を形成する必要があるため形成工程が複雑になってしまうという問題を 有している。

[0012]

本発明の目的は、かかる課題を解決すべく、可動電極の下方向の駆動と上方向

の駆動を分離することで、構造物の高さを必要とすることなく、また信号の伝達 効率および絶縁性を確保しかつ信号の接続切断の高速な動作を行うスイッチを提 供することである。

[0013]

【課題を解決するための手段】

上記目的を解決するために具体的に請求項1の講じた手段は、スイッチにおいて可動電極と可動電極の下部に位置する信号伝達用固定電極と可動電極の長辺方向の両側面に位置する可動電極駆動用固定電極からなり、可動電極側面に凸部と凹部の形状を形成し、可動電極駅動用固定電極にも可動電極側面の凸部と凹部に対応した凹部と凸部を形成し、可動電極側面に形成された凸部は、可動電極駆動用固定電極に形成した凹部に取り囲まれるように配置し、かつ可動電極駆動用固定電極の凸部は、可動電極側面の凹部に取り囲まれるように配置することで、可動電極の下方向の駆動には可動電極の下部に位置する信号伝達用固定電極と可動電極間の静電力により、可動電極の上方向の駆動には可動電極駆動用固定電極の凸部と凹部および可動電極側面に形成された凹部と凸部の間の静電力により可動電極を駆動することで、下方向の駆動と上方向の駆動を分離することで、構造物の高さを必要とすることなく、また信号の伝達効率および絶縁性を確保しかつ信号の接続切断の高速な動作を行うものである。

[0014]

請求項4の講じた手段は、可動電極と可動電極駆動用固定電極を同じ膜厚とすることで、可動電極と可動電極駆動用固定電極に電圧を印可することにより可動電極を上方向に駆動した場合、静電力による可動電極の上方向の安定位置が可動電極駆動用固定電極の同じ位置にするものである。

[0015]

請求項5の講じた手段は、可動電極と可動電極駆動用固定電極を、同一工程で 形成した膜に対してエッチングすることで形成するスイッチの形成方法であり、 可動電極と可動電極駆動用固定電極の膜厚を容易に制御するものである。

[0016]

請求項6の講じた手段は、可動電極と可動電極駆動用固定電極を同時のメッキ

工程で形成することで可動電極と可動電極駆動用固定電極を形成するスイッチの 形成方法であり、可動電極と可動電極駆動用固定電極の膜厚を容易に制御するも のである。

[0017]

請求項7の講じた手段は、可動電極と可動電極側面の凸部と凹部および可動電極駆動用固定電極の凹部と凸部および可動電極駆動用固定電極の一部分は同一犠牲層上に形成するスイッチの形成方法であり、可動電極と可動電極側面の凸部と凹部および可動電極駆動用固定電極の凹部と凸部の、信号伝達用固定電極からの高さを正確に制御することが可能となる。

[0018]

請求項10の講じた手段は、可動電極と可動電極側面の凸部と凹部および可動電極駆動用固定電極の凹部と凸部および可動電極駆動用固定電極の一部分はレジストからなる犠牲層上に形成するスイッチの形成方法であり、犠牲層にレジストを用いることで、犠牲層除去工程をドライプロセスで行うことが可能となり、犠牲層除去後の液体プロセス工程で問題となる表面張力による意図しない部分への吸着いわゆるスティッキングを防ぐことが可能となる。

[0019]

請求項11の講じた手段は、可動電極と可動電極側面の凸部と凹部および可動電極駆動用固定電極の凹部と凸部および可動電極駆動用固定電極の一部分はポリイミドからなる犠牲層上に形成するスイッチの形成方法であり、請求項6の場合と同様、犠牲層除去工程をドライプロセスで行うことが可能となり、スティッキングを防ぐことが可能となる。さらに、ポリイミドを用いることで犠牲層形成後のプロセス温度を300℃程度で行うことが可能となり、犠牲層形成後の工程の工程自由度を大きく取ることが可能となる。

[0020]

請求項13の講じた手段は、可動電極駆動用固定電極の下部の所定の位置に段差緩和用のパターンを形成するスイッチの形成方法であり、段差緩和用のパターンを形成することで可動電極駆動用固定電極の強度不足、断線を防ぐことが可能となる。

[0021]

請求項14の講じた手段は、信号伝達用固定電極の側面の所定の位置に段差緩和用のパターンを形成するスイッチの形成方法であり、段差緩和用のパターンを形成することで、可動電極の強度不足、断線を防ぐことが可能となる。さらに、可動電極と信号伝達用固定電極間の空間の距離の正確な制御も可能となる。また、可動電極の側面の凸部と凹部の形状および可動電極駆動用固定電極の凹部と凸部の形状がより微細な大きさのパターンまで容易に形成することが可能となる。

[0022]

請求項18の講じた手段は、信号伝達用固定電極側面は可動電極側面の凸部と 凹部に対応した凸部と凹部を形状を有するスイッチであり、信号伝達用固定電極 を前記形状とすることで、可動電極と信号伝達用固定電極間のキャパシタ容量は 大きく、一方、可動電極と可動電極駆動用固定電極間の寄生容量は小さくするこ とが可能となる。

[0023]

請求項19の講じた手段は、可動電極の長辺方向両側面に位置する両可動電極 駆動用固定電極の凹部間距離より信号伝達用固定電極の幅の方が大きいスイッチ であり、前記配置とすることで可動電極および可動電極側面と可動電極駆動用固 定電極に形成した凸部および凹部全てが信号伝達用固定電極の上に配置すること で段差のない部分に形成できるため凸部と凹部の微細なパターン形成が可能とな る。さらに、可動電極と信号伝達用固定電極間のキャパシタ容量を最大にするこ とが可能となる。

[0024]

請求項20の講じた手段は、可動電極の長辺方向側面の両側の凸部間距離より信号伝達用固定電極の幅の方が小さくかつ可動電極の長辺方向側面の両側の凹部間距離より信号伝達用固定電極の幅の方が大きいスイッチであり、前記配置とすることで、可動電極と信号伝達用固定電極間のキャパシタ容量は大きく、かつ可動電極駆動用固定電極と信号伝達用固定電極間の寄生容量は小さくすることが可能となる。

[0025]

請求項21の講じた手段は、可動電極の長辺方向側面の両側の凹部間距離より信号伝達用固定電極の幅が小さいスイッチであり、前記構成とすることで、可動電極長辺方向側面の所定の位置に形成する凸部と凹部の形状および可動電極駆動用固定電極に形成する凸部と凹部は段差のない部分に配置でき凸部と凹部の微細なパターン形成が可能となる。さらに、可動電極駆動用固定電極と信号伝達用固定電極間の寄生容量を小さくすることが可能となる。

[0026]

請求項22の講じた手段は、複数の穴を可動電極面内に設けたスイッチであり、穴を設けることでスイッチ形成工程において犠牲層除去を容易に行うことが可能となる。さらに、大気圧下でスイッチを動作させた場合、可動電極駆動時、可動電極と信号伝達用固定電極間の気体の粘性により動作速度が遅くなるのを防ぐことが可能となる。

[0027]

請求項23の講じた手段は、複数の穴を可動電極駆動用固定電極の所定の位置 に設けたスイッチであり、スイッチ形成工程において犠牲層除去を容易に行うこ とが可能となる。

[0028]

請求項24の講じた手段は、可動電極が信号伝達用固定電極に接触した状態に おいて、可動電極側面に形成された複数の凸部と凹部と、可動電極駆動用固定電 極に形成された凹部と凸部は垂直方向に重なった部分を有する構造とすることで 、可動電極と可動電極駆動用固定電極間に電圧を印可し、可動電極を信号伝達用 固定電極から離す場合、効率よく静電引力を伝えることが可能となる。

[0029]

請求項25の講じた手段は、、可動電極側面の複数の凸部のインピーダンスを 少なくとも凸部以外の部分からなるインピーダンスより高くすることで、可動電 極に信号が流れる場合においても、凸部の領域で発生する信号の損失を少なくす ることが可能となる。

[0030]

請求項26の講じた手段は、スイッチの動作において、可動電極が信号伝達用

固定電極と接触している状態から離れた位置に移動する場合、可動電極駆動用固定電極と可動電極間に電圧を印可する時間は、可動電極が信号伝達用固定電極に接触した状態から可動電極側面に形成された凸部と可動電極駆動用固定電極に形成した凹部および可動電極駆動用固定電極の凸部と可動電極側面の凹部とにより形成される空間の中で最も距離の短い部分の長さだけ移動するのに要する時間以下とすることで、仮に可動電極が可動電極長辺方向に移動した場合においても、可動電極と可動電極駆動用固定電極が接触することを防ぐことが可能となる。

[0031]

請求項27の講じた手段は、スイッチの動作において、可動電極が信号伝達用 固定電極と接触している状態から、所定の空間を介して信号伝達用固定電極と離 れた位置に移動する場合、可動電極駆動用固定電極と可動電極間に電圧を印可す る時間は可動電極が信号伝達用固定電極に接触した状態から、所定の空間幅にな り、さらに次に可動電極が信号伝達用固定電極と接触する必要となるまでの時間 とすることで、可動電極と信号伝達用固定電極間に電圧を印可していないにも関 わらず、信号伝達用固定電極を通過する信号により可動電極が信号伝達用固定電 極と接触するこどを防ぐことが可能となる。

[0032]

請求項28の講じた手段は、増幅器とアンテナ間へスイッチを直列接続並びに 対接地接続の形で配置することで、可動電極と可動電極駆動用固定電極間で規制 量量が増加した場合においても損失および切断不良を最小限に抑えるものである

[0033]

【発明の実施の形態】

本発明の請求項1に記載の発明は、可動電極と可動電極の長辺方向の両側面に 所定の空間を介して位置する可動電極駆動用固定電極と、前記可動電極と所定の 空間を介して可動電極の下部に位置する信号伝達用固定電極からなり、可動電極 の長辺方向側面の所定の位置に複数の凸部と凹部の形状を有し、可動電極駆動用 固定電極にも可動電極側面の凸部と凹部に対応した凹部と凸部の形状を有し、可 動電極側面に形成された凸部は可動電極駆動用固定電極に形成した凹部に取り囲 まれるように配置し、かつ可動電極駆動用固定電極の凸部は可動電極側面の凹部に取り囲まれるように配置したことを特徴としたスイッチであり、信号伝達用固定電極と可動電極間に電圧を印可することで、信号伝達用固定電極と可動電極間の静電力により可動電極を信号伝達用固定電極と接触させる。可動電極が信号伝達用固定電極に接触することで、可動電極と信号伝達用固定電極間のキャパシタ容量が大きくなり、周波数成分を有する信号は信号伝達用固定電極と可動電極間で接続される。

[0034]

請求項2に記載の発明は、前記可動電極側面に形成された凸部は、可動電極側面の凸部の長さよりも短い距離からなる所定の空間を介して可動電極駆動用固定電極に形成した凹部に取り囲まれるように配置したことを特徴としたスイッチであり、請求項3に記載の発明は、前記可動電極駆動用固定電極の凸部は、可動電極駆動用固定電極の凸部の長さより短い距離からなる所定の空間を介して可動電極側面の凹部に取り囲まれるように配置したことを特徴としたスイッチであり、信号伝達用固定電極と可動電極間に印可した電圧を0とし、可動電極と可動電極駆動用固定電極に電圧を印可することで、信号伝達用固定電極に接触している可動電極は可動電極駆動用固定電極との静電力により信号伝達用固定電極から所定の空間を介した位置に移動することで、可動電極と信号伝達用固定電極間のキャパシタ容量が小さくなり、周波数成分を有する信号は信号伝達用固定電極と可動電極間で切断されることで、信号の接続および切断動作を行うという作用を有する。

[0035]

本発明の請求項4記載の発明は可動電極と可動電極駆動用固定電極の膜厚が同じ事を特徴とする、請求項1記載のスイッチであり、前記構造のスイッチにおいては、本来可動電極の膜厚は信号の伝達に障害とならない範囲で薄い方が、質量を小さくすることが可能となり、接続、切断動作の速度を速くするのに有効である。一方、可動電極駆動用固定電極の膜厚は段差を乗り越える部分を有するため、厚い方が強度的に有利となる。しかしながら、可動電極側面の凸部および凹部、可動電極駆動用固定電極凹部および凸部間に電圧を印可することで可動電極に

静電力を働かせ可動電極を上方向に駆動する場合、静電力は可動電極底部が固定 電極底部より基板側に位置する場合および可動電極上面が固定電極上面より上側 に位置する場合に大きな静電引力が発生する。そのため、可動電極とか可動電極 駆動用固定電極の膜厚を同じ膜厚とすることで、静電力による可動電極の安定位 置を正確に可動電極駆動用固定電極の位置と合わせることが可能となる。

[0036]

本発明の請求項5記載の発明は、可動電極と可動電極駆動用固定電極を、同一工程で形成した膜をエッチングすることで可動電極および可動電極駆動用固定電極を形成する事を特徴とする、請求項4記載のスイッチの形成方法であり、可動電極と可動電極駆動用固定電極の正確な膜厚制御が可能である。さらに、可動電極と可動電極駆動用固定電極を同一のマスクよりエッチング形成することで可動電極側面の凸部と両側に位置する可動電極駆動用固定電極の凹部間の所定空間のずれを最小に押さえることが可能となる。

[0037]

本発明の請求項6記載の発明は、可動電極と可動電極駆動用固定電極を同一の メッキ工程で可動電極および可動電極駆動用固定電極を形成することを特徴とす る、請求項2記載のスイッチの形成方法であり、請求項5の場合と同様、同一工 程で可動電極および可動電極駆動用固定電極を形成することで、膜厚の制御を容 易に行うことが可能となる。

[0038]

本発明の請求項7記載の発明は、可動電極と可動電極側面の凸部と凹部および 可動電極駆動用固定電極の凹部と凸部および可動電極駆動用固定電極の所定の部 分は同一犠牲層上に形成する事を特徴とする、請求項1記載のスイッチの形成方 法であり、可動電極だけでなく可動電極駆動用固定電極の凹部と凸部および可動 電極駆動用固定電極の所定の部分に関しても同一の犠牲層上に形成することで、 可動電極および可動電極側面の凸部と凹部および可動電極駆動用固定電極の凹部 と凸部の高さを、信号伝達用固定電極からの正確に制御することを可能とする。

[0039]

本発明の請求項10記載の発明は、可動電極と可動電極側面の凸部と凹部およ

び可動電極駆動用固定電極の凹部と凸部および可動電極駆動用固定電極の所定の 部分はレジストからなる犠牲層上に形成することを特徴とする、請求項7記載の スイッチの形成方法であり、犠牲層にレジストを用いることで、犠牲層除去工程 を酸素プラズマによる犠牲層除去が可能となる。

[0040]

本発明の請求項11記載の発明は、可動電極と可動電極側面の凸部と凹部および可動電極駆動用固定電極の凹部と凸部および可動電極駆動用固定電極の所定の部分はポリイミドからなる犠牲層上に形成することを特徴する、請求項7記載のスイッチであり、犠牲層にポリイミドを用いることで、酸素プラズマによる犠牲層除去が可能となり、犠牲層除去後の工程で液体中の処理を行う必要がなくなり可動電極と信号伝達用固定電極の吸着を防ぐことが可能となる。さらに、犠牲層にポリイミドを用いた場合、レジストは通常150℃以下の熱処理にしか耐えることができないのに対し、300℃程度の熱処理に耐えることができるため、可動電極ならび可動電極駆動用固定電極の形成時の工程処理温度を高くすることが可能となり、工程の自由度を大きく取ることを可能とする。

[0041]

本発明の請求項13記載の発明は、可動電極駆動用固定電極の下部の所定の位置に段差緩和用のパターンを形成することを特徴とする、請求項1記載のスイッチの形成方法であり、段差緩和用のパターンを形成することで段差緩和用のパターンを形成することで、可動電極駆動用固定電極の一部に極端に膜厚の薄い部分が形成されることを防ぐことが可能となり、可動電極駆動用固定電極の強度不足および断線を防ぐことを可能とする。

[0042]

本発明の請求項14の発明は、信号伝達用固定電極の側面の所定の位置に段差 緩和用のパターンを形成することを特徴とする、請求項1記載のスイッチの形成 方法であり、段差緩和用パターンを形成することで、段差緩和用パターンの形成 位置に応じた効果が得られ、信号伝達用固定電極の短辺方向側面に段差緩和用の パターンを形成した場合、可動電極の強度不足、断線を防ぐことが可能となる。 さらに、可動電極と信号伝達用固定電極間の空間の距離の正確な制御も可能とな る。また、信号伝達用固定電極の長辺方向側面に段差緩和用のパターンを形成した場合、可動電極の側面の凸部と凹部の形状および可動電極駆動用固定電極の凹部と凸部の形状がより微細な大きさのパターンまで容易に形成することを可能とする。

[0043]

本発明の請求項18記載の発明は、信号伝達用固定電極は、可動電極の側面の所定の位置に形成する複数の凸部と凹部に対応した凸部と凹部の形状を側面に有する事を特徴とする、請求項1記載のスイッチであり、信号伝達用固定電極を前記形状とすることで、可動電極と信号伝達用固定電極間のキャパシタ容量は可動電極側面に形成された複数の凸部の面積分大きくすることが可能となる。一方、可動電極駆動用固定電極の凸部の下部には信号伝達用固定電極が存在しないため、信号伝達用固定電極と可動電極駆動用固定電極間の寄生容量を小さくすることが可能となる。さらに、信号伝達用固定電極に設ける凸部形状の幅が信号伝達用固定電極を流れる信号の周波数と比較して十分高いインピーダンスを持つ場合、信号伝達用固定電極に設けた凸部と凹部は伝達する信号に対して何ら悪影響を与え内にも関わらず、可動電極を下方向に駆動する場合、駆動力を増加させることが可能となる。

[0044]

本発明の請求項19記載の発明は、可動電極の両側面に位置する両可動電極駆動用固定電極の凹部間距離より信号伝達用固定電極の幅の方が大きいことを特徴とする、請求項1記載のスイッチであり、可動電極および可動電極側面と可動電極駆動用固定電極に形成した凸部および凹部全てが信号伝達用固定電極の上に配置することで、実施の形態6の段差緩和用のパターンを信号伝達用固定電極の長辺方向側面の位置に形成した場合と同じ効果が得られ、可動電極側面と可動電極駆動用固定電極に形成した凸部および凹部全てが信号伝達用固定電極の上に配置することで、可動電極側面および凹部全てが信号伝達用固定電極の上に配置することで、可動電極側面および可動電極駆動用固定電極形成のためのレジストマスク形成プロセスにおいて、より微細な凸部と凹部のパターン形成が可能となる。さらに、可動電極と信号伝達用固定電極間のキャパシタ容量に関しても最大にすることが可能となる。

[0045]

本発明の請求項20記載の発明は、可動電極の長辺方向側面の両側の凸部間距離より信号伝達用固定電極の幅の方が小さくかつ可動電極の長辺方向側面の両側の凹部間距離より信号伝達用固定電極の幅の方が大きいことを特徴とする、請求項1記載のスイッチであり、可動電極の側面に形成される凸部と凹部の間に信号伝達用固定電極の端面を配置することで、可動電極の容量に大きく起因する凸部と凹部以外の部分は、信号伝達用固定電極が対向電極として存在し、かつ可動電極駆動用固定電極の凸部と凹部以外の部分は信号伝達用固定電極が存在しないため、可動電極と信号伝達用固定電極間のキャパシタ容量は比較的大きく、かつ可動電極駆動用固定電極と信号伝達用固定電極間の寄生容量は小さくすることが可能となる。

[0046]

本発明の請求項21記載の発明は、可動電極の長辺方向側面の両側の凹部間距離より信号伝達用固定電極の幅の方が小さいことを特徴とする、請求項1記載のスイッチであり、信号伝達用固定電極の幅が小さいことで、可動電極長辺方向側面に形成する凸部と凹部の形状および可動電極駆動用固定電極に形成する凸部と凹部は共に信号伝達用固定電極のない位置に配置することが可能となり、段差のない部分で形成することが可能である。その結果、段差のない部分でのパターン形成は、より微細なパターンの形成が可能となるため、可動電極長辺方向側面および可動電極駆動用固定電極に形成される、凸部と凹部のパターンはより微細なパターン形成が可能となる。さらに、可動電極駆動用固定電極と信号伝達用固定電極間の重なった領域がないため、可動電極駆動用固定電極と信号伝達用固定電極間の事なった領域がないため、可動電極駆動用固定電極と信号伝達用固定電極間の寄生容量を小さくすることが可能となる。

[0047]

本発明の請求項22記載の発明は、可動電極面内の所定の位置に複数の穴があることを特徴とする、請求項1記載のスイッチであり、可動電極に複数の穴を設けることで、スイッチの形成工程において前記穴を通して犠牲層除去を行うことができるため、犠牲層除去を容易に行うことが可能となる。さらに、スイッチを大気圧下で動作させて場合、可動電極駆動時、可動電極と信号伝達用固定電極間

の気体の粘性により動作速度が制限されることを防ぐことができ、高速な接続、 切断動作が可能となる。

[0048]

本発明の請求項23記載の発明は、可動電極駆動用固定電極の所定の位置に複数の穴があることを特徴とする、請求項1記載のスイッチであり、下部に犠牲層がある可動電極駆動用固定電極に複数の穴を設けることで、前記穴から犠牲層除去工程が進むことで犠牲層除去工程を容易にし、また大気圧下での動作においても、前記穴から気体の出入りが起こることで高速な接続、切断動作を行うことが可能となる。

[0049]

本発明の請求項24の発明は、可動電極が信号伝達用固定電極に接触した状態において、可動電極の長辺方向側面の所定の位置に形成された複数の凸部と凹部と、可動電極駆動用固定電極に形成された凹部と凸部は垂直方向に重なった部分を有することを特徴とする請求項1記載のスイッチであり、可動電極が信号伝達用固定電極に接触した状態においても、可動電極側面に形成された複数の凸部と凹部と、可動電極駆動用固定電極に形成された凹部と凸部は垂直方向に重なった部分を有する構造とすることで、可動電極と可動電極駆動用固定電極間に電圧を印可し、可動電極を信号伝達用固定電極から離す場合、効率よく静電引力を伝えることが可能となる。

[0050]

本発明の請求項25の発明は、可動電極側面の複数の凸部のインピーダンスは、少なくとも複数の凸部以外の可動電極の部分からなるインピーダンスより高い事を特徴とする、請求項1記載のスイッチであり、可動電極が信号伝達用固定電極に接触した状態で、信号伝達用固定電極から可動電極へと信号が流れる場合、信号の一部は可動電極の凸部と可動電極駆動用固定電極の凹部からなるキャパシタンス容量を通して信号が漏れてしまう可能性がある。この漏れる信号の量は信号の周波数とキャパシタンスから計算されるインピーダンスと、可動電極側面の凸部の形状により規定されるインピーダンスの合計からなるインピーダンスにより規定される。一方、可動電極側面の凸部の形状から規定されるインピーダンス

は数GHzの高周波帯では凸部の幅が狭いほど一般的にインピーダンスが高いことが知られている。従って、可動電極側面の凸部の幅を狭くし、可動電極側面の凸部におけるインピーダンスを可動電極の凸部以外の部分からなるインピーダンスより高くすることで、可動電極に信号が流れる場合、可動電極の凸部と可動電極駆動用固定電極の凹部からなるキャパシタンス容量を通して信号が漏れてしまい、伝達損失が発生することを少なくすることが可能となる。

[0051]

本発明の請求項26の発明は、前記スイッチにおいて、可動電極が信号伝達用 固定電極と接触している状態から、所定の空間を介して信号伝達用固定電極と離 れた位置に移動する場合、可動電極駆動用固定電極と可動電極間に電圧を印可す るのは可動電極が信号伝達用固定電極に接触した状態から、可動電極側面に形成 された凸部と可動電極駆動用固定電極に形成した凹部とで形成される所定の空間 と可動電極駆動用固定電極の凸部と可動電極側面の凹部とで形成される所定の空 間の中でもっとも短い距離の移動に要する時間以下とすることを特徴とする請求 項1記載のスイッチであり、スイッチの接続、切断動作において、可動電極が絶 縁保持用酸化膜を介して信号伝達用固定電極と接触している状態から離れた位置 に移動する場合、可動電極駆動用固定電極と可動電極間に電圧を印可し、静電力 を働かせるのは、可動電極が信号伝達用固定電極に接触した状態から可動電極側 面に形成された凸部と可動電極駆動用固定電極に形成した凹部および可動電極駆 動用固定電極の凸部と可動電極側面の凹部とにより形成される空間の中で最も距 離の短い部分の長さだけ移動するのに要する時間以下とすることで、仮に可動電 極が可動電極長辺方向に移動した場合においても、可動電極と可動電極駆動用固 定電極が接触することを防ぐことが可能となる。

[0052]

本発明の請求項27の発明は、前記可動電極が信号伝達用固定電極と接触している状態から、所定の空間を介して信号伝達用固定電極と離れた位置に移動する場合、可動電極駆動用固定電極と可動電極間に電圧を印可する時間は可動電極が信号伝達用固定電極に接触した状態から、所定の空間幅になり、さらに次に可動電極が信号伝達用固定電極と接触する必要となる時間であることを特徴とする請

求項1記載のスイッチであり、スイッチの動作において、可動電極が絶縁保持用酸化膜を介して信号伝達用固定電極と接触している状態から、所定の空間を介して信号伝達用固定電極と離れた位置に移動する場合、可動電極駆動用固定電極と可動電極間に電圧を印可するのは可動電極が信号伝達用固定電極に接触した状態から、所定の空間幅になり、さらに次に可動電極が信号伝達用固定電極と接触する必要となるまでの時間とすることで、可動電極と信号伝達用固定電極間に電圧を印可していないにも関わらず、信号伝達用固定電極を通過する信号により可動電極が信号伝達用固定電極と接触することを防ぐことが可能となる。

[0053]

本発明の請求項28の発明は、信号を増幅する増幅器と、アンテナと、前記増幅器とアンテナを接続する直列接続スイッチとしての前記信号伝達用固定電極と、接地側と接続する対接地接続スイッチとしての前記可動電極とを備え、直列接続スイッチと対接地接続スイッチを交互に接続、切断することにより信号の入出力制御を行うスイッチであり、信号の伝達経路を信号伝達用固定電極側から可動電極側へと伝達することで、可動電極が信号伝達用固定電極に接触した時、可動電極と可動電極駆動用固定電極間の寄生容量により信号の損失が発生した場合においても損失を最小限に抑えるものである。

[0054]

(実施の形態1)

以下本発明の実施の形態1について図面を用いて説明する。

[0055]

図1は本発明の実施の形態1の場合のスイッチの斜視図である。高抵抗シリコン基板101上のシリコン酸化膜102を介して、可動電極103、可動電極駆動用固定電極104、および信号伝達用固定電極105から構成される。可動電極側面は複数の可動電極側面凸部107を有している。本実施の形態1においては便宜上複数の凸部の形状は全て同じの形状としており、また凸部の配置は周期的に配置している。その結果、1つの可動電極側面凸部と隣接する可動電極側面凸部の間には凹部が形成され、各凹部も周期的に配置されている。一方、可動電極駆動用固定電極凸部108は可動電極側面の凸部と凹部に対応するように配置

され、所定の空間を介して可動電極側面の凹部に取り囲まれるように配置される ため、本実施の形態1においては可動電極駆動用固定電極凸部も周期的に配置される構成となる。さらに、可動電極駆動用固定電極の凹部に関しても、可動電極 側面の凹部の場合と同様、隣接する凸部間で形成されるため、周期的に配置され る。

[0056]

本実施の形態1においては、便宜上、可動電極側面凸部107および可動電極 駆動用固定電極凸部の凸部の長さは共に同じ寸法としている。可動電極側面凸部 は可動電極駆動用固定電極凹部により可動電極凸部の長さよりも短い距離からな る所定の空間を介して取り囲まれており、また可動電極駆動用固定電極の凸部は 可動電極側面の凹部により可動電極駆動用固定電極の凸部の長さよりも短い距離 からなる所定の空間を介して取り囲まれているため、図1に示すごとく可動電極 側面凸部の一部は可動電極駆動用固定電極凹部の中に、可動電極駆動用固定電極 凸部の一部は可動電極即部の中に入り込むような形に配置される。

[0057]

図2は本実施の形態1におけるスイッチの斜視図(図1)のA-A'断面で、スイッチにおいて信号が信号伝達用固定電極から可動電極への接続がなされていない状態を示した断面図である。高抵抗シリコン基板201上のシリコン酸化膜202を介して信号伝達用固定電極205を配置する。信号伝達用固定電極上には電極間絶縁保持用シリコン酸化膜210が形成されており、さらに容量低減用空間209を介して可動電極203が配置されている。可動電極203は両端の可動電極固定領域206において基板上に固定されている。

[0.058]

図3は本実施の形態1におけるスイッチの斜視図(図1)のB-B'断面でスイッチにおいて信号が信号伝達用固定電極から可動電極への接続がなされていない状態を示した断面図である。高抵抗シリコン基板301上のシリコン酸化膜302を介して、可動電極駆動用固定電極304、信号伝達用固定電極305を配置する。信号伝達用固定電極上には電極間絶縁保持用シリコン酸化膜310が形成されており、さらに容量低減用空間309を介して可動電極303が配置され

ている。本実施の形態1においては、可動電極駆動用固定電極の凸部と容量低減 用空間309を介した位置での可動電極303の基板表面からの高さが同じにな るように設計している。

[0.059]

図4は本実施の形態1におけるスイッチの斜視図(図1)のA-A'断面で、スイッチにおいて信号が信号伝達用固定電極から可動電極へ接続されている状態を示した断面図である。高抵抗シリコン基板401上のシリコン酸化膜402を介して配置された信号伝達用工程電極405と、可動電極403間に電圧を印可することで、静電力により、可動電極は信号伝達用固定電極上の電極間絶縁保持用シリコン酸化膜410に接触し、容量低減用空間409は可動電極固定領域近傍に一部残るだけとなる。

信号伝達用固定電極上の電極間絶縁保持用シリコン酸化膜410は、信号伝達用 固定電極と可動電極間に電圧を印可し、可動電極が固定電極に接触した場合にお いても、信号伝達用固定電極と可動電極が直接接触することで電位差が保てなく なり可動電極が離れてしまうことを防ぐことを目的とする。

[0060]

さらに、本実施の形態1におけるスイッチにおいて、信号伝達用固定電極と可動電極により形成される容量は(式1)に従い、電極間絶縁保持用シリコン酸化膜からなるコンデンサ容量(式2)と容量低減用空間からなるコンデンサ容量(式3)の直列接続容量となる。式2および式3においてε s はシリコン酸化膜の比誘電率、ε 0 は真空中の誘電率 S は信号伝達用固定電極と可動電極により形成される電極の面積、t は電極間絶縁保持用シリコン酸化膜の厚さ、d は容量低減用空間209の長さである。また、t は一般的にdの1/10以下の値である。さらに、式3は正確には真空中のコンデンサ容量であるが大気中においてもほぼ同等である。可動電極が信号伝達用固定電極に接触した場合、容量低減用空間からなるコンデンサ容量のみと考えて問題はない。一方、可動電極が信号伝達用固定電極から所定の容量低減用空間を保った位置にある場合、コンデンサ容量は容量低減用空間からなるコンデンサ容量が支配的となる。

[0061]

【式1】

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_{OX}} + \frac{1}{C_{Air}}$$

[0062]

【式2】

$$C_{ox} = \varepsilon_s \varepsilon_0 \frac{S}{t}$$

[0063]

【式3】

$$C_{Air} = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$$

[0064]

図5は本実施の形態1におけるスイッチの斜視図(図1)のB-B'断面でスイッチにおいて信号が信号伝達用固定電極から可動電極へ接続されている状態を示した断面図である。

高抵抗シリコン基板501上のシリコン酸化膜502を介して配置された信号 伝達用工程電極505と、可動電極503間に電圧を印可することで、静電力に より、可動電極は信号伝達用固定電極上の電極間絶縁保持用シリコン酸化膜51 0に接触し、可動電極駆動用固定電極と可動電極間には所定の容量低減用空間分 の距離が増加する。

信号伝達用固定電極から可動電極へ接続された状態から切断状態への動作は、 信号伝達用固定電極と可動電極間に印可した電圧を0とし、可動電極と可動電極 駆動用固定電極間に電圧を印可することで、可動電極駆動用固定電極と可動電極 間に生じた所定の容量低減用空間分の距離を 0 とするように静電力が働く。その結果、可動電極のたわみが戻ろうとするバネの力だけでなく、静電力の両方の力により可動電極を動かすことで、短時間で信号伝達用固定電極から離れることが可能となり切断動作特性を向上できるという効果が得られる。

[0067]

なお、本実施の形態1においては高抵抗シリコン基板上にシリコン酸化膜を介してスイッチの各部品を配置したが、その他の絶縁材料例えばシリコン窒化膜を用いてもよい。また、高抵抗シリコン基板を用いたが、シリコン以外の材料例えばガリウム砒素基板等化合物半導体基板においても、さらに石英、アルミナ等絶縁性基板を用いた場合においても同様の効果が得られる。さらに、基板の抵抗が十分に高く、基板を通して可動電極、信号伝達用固定電極、可動電極駆動用固定電極間の電気的に影響が及ばない場合、シリコン酸化膜もしくは同等の絶縁材料の配置は省略することが可能である。

[0068]

また、本発明の実施の形態1において可動電極側面に形成された凸部および凹部と、可動電極側面の凸部と凹部に対応した、可動電極駆動用固定電極の凹部と凸部は図1では矩形にしているが、角の部分は曲率を有する形状でも同様の効果が得られる。

[0069]

(実施の形態2)

以下本発明の実施の形態2について式と図面を用いて説明する。

[0070]

凸部と凹部を組み合わせた形の電極間に働く力は、例えばアイトリプルイー、マイクロ・エレクトロ・メカニカル・システムズ・コンファレンス 2002年予稿集 532ページ(MEMS 2002 Tech. Dig., p532, 2002)が知られており、変位 zの場合、z方向に働く力は(式 4)で与えられる。

[0071]

【式4】

$$F_z = \frac{\partial \left(\frac{CV^2}{2}\right)}{\partial z}$$

[0072]

式4において、V:電極への印可電圧、C:電極間で形成されるキャパシタンス容量、z:変位で与えられる。式4より、z方向の変位が変化した場合においても電極間で形成される容量が変化しない場合は静電力が発生しないことがわかる。従って図6に示すごとく例えば可動電極駆動用固定電極の膜厚が可動電極より厚い場合、可動電極駆動用固定電極601と、可動電極602により形成されるキャパシタンス形成領域603は、可動電極がz方向に多少動いても面積が変化することがないため、z方向の力は発生せず、可動電極駆動用固定電極の膜厚の範囲内では静電力による駆動ができない。

[0073]

可動電極の膜厚をtm、可動電極駆動用固定電極の膜厚をtd、両者の関係をtd>tmとした場合、lu=td-tmなる制御不可能位置luが存在する。

[0074]

一方、可動電極駆動用固定電極の膜厚と可動電極の膜厚を同一にした場合、制 御不可能位置は存在せず、可動電極駆動用固定電極と可動電極間に電圧を印可し 、静電力を加えることで可動電極は常に一定の位置に制御することが可能となる

[0075]

(実施の形態3)

以下、本実施の形態3について図面を用いて説明する。図7 a)に示すごとく、設計上、可動電極側面の凸部と両側に位置する可動電極駆動用固定電極の凹部間の所定空間は、距離がdの均等な所定の空間1003を介している。しかしながら、可動電極と、可動電極駆動用固定電極を異なるマスクで形成した場合、可動電極形成用のマスクと可動電極駆動用固定電極形成用のマスクとのマスク合わ

せずれが発生した場合は図7b)のように、可動電極側面の凸部と可動電極駆動 用固定電極の凹部の片側の空間は距離が近づきdーeとなり(距離が小さい所定 空間1013)、反対側に位置する凹部との距離は大きくd+eとなってしまう (距離が大きい所定空間1014)。つまり、図7b)は、マスク合わせが図面 上方向に距離eだけ発生した場合の、可動電極側面の凸部と可動電極駆動用固定 電極の凹部の関係を示しており、このようなマスクずれが発生した場合、可動電 極と可動電極駆動用固定電極間に電圧を印可し、静電力を発生させた場合、図面 上下方向に静電引力が働くことが知られており、静電引力の大きさは例えばアイ トリプルイー、マイクロ・エレクトロ・メカニカル・システムズ・コンファレン ス1996年予稿集216ページ(MEMS 1996 Tech. Dig., p.216, 1996)に述べ られており、式5に示す大きさの可動電極への引力1012、可動電極駆動用固 定電極への引力1015が働いてしまう。前記静電力が発生し、可動電極のバネ 定数から求められる力を越えてしまった場合、可動電極とか銅電極駆動用固定電 極間で接触し、可動電極の動きを阻害するだけではなく破壊を起こすという問題 が発生するが、本実施例を適用し、同一マスクで可動電極とか銅電極駆動用固定 電極を形成することでマスク合わせずれを0にする事が可能となる。

[0076]

【式5】

$$F(x) = -\frac{V^2}{2} \frac{\partial C}{\partial x} = \frac{n}{2} h l \varepsilon_0 \left\{ \frac{1}{(d-e-x)^2} - \frac{1}{(d+e+x)^2} \right\} V^2$$

- C:可動電極駆動用固定電極と可動電極により形成されるキャパシタンス容量
- x:マスク合わせずれが発生した位置から距離x動いた点に発生する力・
- V: 可動電極駆動用固定電極と可動電極間の印可電圧
- n:可動電極の凸部の数
- h:可動電極と可動電極駆動用固定電極の膜厚で薄い方の膜厚
- 1: 可動電極と可動電極駆動用固定電極両方の凸部のオーバーラップ長さ
- ε 。: 大気中の誘電率
- d:可動電極駆動用固定電極と可動電極各々の凸部と隣接する凹部との所定空間の設計値
- e:マスク合わせずれ量

[0077]

(実施の形態4)

以下本発明の実施の形態4について図面を用いて具体的に説明する。

[0078]

図8は本発明を用いてスイッチを形成した場合の工程断面図である。図8(a)において、高抵抗シリコン基板901上に前記シリコン酸化膜を熱酸化することで、シリコン酸化膜902を形成する。その後、シリコン酸化膜上に金属を形成し、さらにシリコン酸化膜を形成する。しかる後フォトリソグラフィーにより、所定の領域のみレジストが残るようにフォトレジストパターンを形成しフォトレジストをマスクとして金属上のシリコン酸化膜をドライエッチングし、続いて金属をエッチングすることで、信号伝達用固定電極903および電極間絶縁保持用シリコン酸化膜904が形成される。さらにレジストマスクを除去後、可動電極、可動電極駆動用固定電極の凹部ならび凸部、可動電極駆動用固定電極の凹部ならび凸部、可動電極駆動用固定電極の凹部ならび凸部、可動電極駆動用固定電極の凹部ならび凸部に隣接する一部が形成される領域に犠牲層が残るように犠牲層を堆積、パターニングし、犠牲層905を形成する。その後図8(b)に示すごとく全面に金属906を形成した後、可動電極ならび可動電極駆動用固定電極を配置する所定の場所にレジストマスク907を形成する。

[0079]

しかる後、図8(c)のようにレジストマスク907をマスクとして金属をエッチングし、可動電極908ならび可動電極駆動用固定電極909を形成する。 さらにレジストマスク907を除去後、犠牲層905を除去することで容量低減用空間910が形成される。

[0080]

なお、本実施の形態において信号伝達用固定電極、可動電極および可動電極駆動用固定電極の材料として金属を用いたが、高濃度不純物導入された半導体、導電性高分子材料などを用いても良い。

[0081]

また、高抵抗シリコン基板901上に絶縁膜としてシリコン酸化膜を用いたが 基板に関しても本実施の形態1と同様、他の絶縁材料でもよい、同様にガリウム 砒素基板等他の基板材料の利用も可能であり、さらに基板の抵抗が十分高い場合 シリコン酸化膜を除去して良いことは言うまでもない。 [0082]

(実施の形態5)

以下本発明の実施の形態5について図面を用いて説明する。

[0083]

図10(a)は段差緩和用のパターンを形成しなかった場合のスイッチの製造 工程断面図を示しており、実施の形態4の場合と同様の工程で電極間絶縁保持用 シリコン酸化膜1204までを形成後、ポリイミドからなる犠牲層1205を形 成している。本実施の形態では実施の形態4の場合と異なり犠牲層が容易除去に できるように犠牲層の幅を短くた設計としている。しかる後、図10(b)に示 すごとく全面にAL膜1206をスパッタリング法により形成する。スパッタリ ング法による金属膜の成膜では、比較的低温のプロセスにおいても安定した膜の 形成が可能であるが、段差部側面には堆積しにくいという特性を有している。蒸 着法も同様、段差部側面には堆積しにくい。一方、減圧雰囲気下のCVD法を用 いた場合、段差部側面にも成膜することが可能であるがプロセス温度が高く利用 範囲が限られる。従って、前記AL膜には段差部分に膜厚が薄い薄膜領域120 7が形成される。しかる後、図10(c)に示すごとく、実施の形態4の場合と 同様の工程で、可動電極ならび可動電極駆動用固定電極を配置する所定の場所に レジストマスクを形成し、前記レジストマスクをマスクとしてALをエッチング し、可動電極1208ならび可動電極駆動用固定電極1209を形成する。さら にレジストマスクと犠牲層を除去することで容量低減用空間1210が形成され る。一方、犠牲層の段差部分の薄膜領域はそのまま可動電極駆動用固定電極の強 度不足領域1211となる。

[0084]

図9は段差緩和用のパターンを形成した場合のスイッチの製造工程断面図を示すものであり、図9(a)は実施の形態4の場合と同様の工程で電極間絶縁保持用シリコン酸化膜1104までを形成したものである。次に図9(b)に示すごとく、フォトレジストをスピンコート、露光、現像し、ホットプレートでベークすることで段差緩和用パターン1105を所定の位置に形成する。段差緩和用パターンの配置の位置は、以降の工程で形成される、可動電極駆動用固定電極が形



成され、かつ犠牲層により形成される段差を分割できるような位置と膜厚で形成 するものとする。引き続き図9(c)に示すごとく、ポリイミドからなる犠牲層 1106を形成する。犠牲層端面1107下は前記段差緩和用パターンがあるた め、段差緩和用パターンがない場合、犠牲層表面からシリコン酸化膜1102表 面までの距離の段差が犠牲層端面に形成されるのに対して、段差緩和用パターン により犠牲層表面からの段差は犠牲層表面から段差緩和用パターン表面までの段 差と、段差緩和用パターン表面からシリコン酸化膜表面までの段差に2分割され 、一カ所で大きな段差が形成されることを防ぐことが可能となる。しかる後に、 図9(d)示すごとく、全面にAL膜1108をスパッタリング法により形成す. る。さらに、図9 (e) に示すごとく、実施の形態4の場合と同様の工程で、可 動電極ならび可動電極駆動用固定電極を配置する所定の場所にレジストマスクを 形成し、前記レジストマスクをマスクとしてALをエッチングし、可動電極11 09ならび可動電極駆動用固定電極1110を形成する。さらにレジストマスク と犠牲層および段差緩和用パターンを除去することで容量低減用空間1111が 形成される。容量低減用空間のための犠牲層の段差は、犠牲層と段差緩和用パタ ーンの両方で緩和されるため、可動電極駆動用固定電極1110において極端に 膜が薄い強度不足領域は形成されない。

[0085]

酸素プラズマ処理を用いた工程では、溶媒中のウェットエッチングとは異なり、減圧雰囲気下で処理することが可能である。液体中の処理における吸着に関しては例えばジャーナル・オブ・バキューム・サイエンス・テクノロジ、B15巻1号1ページ、1997年(J. Vac. Sci. Technol., Vol. B, p. 1, 1997)に記されており、表面張力等の影響で乾燥工程中に意図しない部分が吸着することが知られている。従って、レジストからなる犠牲層を用いることで犠牲層除去後の工程に液体中の処理を行う必要がなくなり可動電極と信号伝達用固定電極の吸着を防ぐことを可能とする。

[0086]

なお、本実施の形態において段差緩和用パターンはフォトレジストを用いたが 、ポリイミドを用いても問題ない。さらに、本実施の形態において犠牲層除去工 程により除去される材料としたが、犠牲層除去工程で除去されない材料の場合、 可動電極駆動用工程電極の強度はよりいっそう強くなる。

[0087]

(実施の形態6)

以下本発明の実施の形態6について図面を用いて具体的に説明する。

[0088]

図11は段差緩和用のパターンを信号伝達用固定電極の短辺方向側面の位置に 形成した場合のスイッチの製造工程断面図を示すものであり、スイッチの図1に おけるA-A'断面図を示したものである。図11(a)は実施の形態4の場合 と同様の工程で電極間絶縁保持用シリコン酸化膜1304までを形成したもので ある。

[0089]

次に図11(b)に示すごとく、信号伝達用固定電極の短辺方向側面の位置に感光性のポリイミドをスピンコート、露光、現像し、ホットプレートでベークすることで段差緩和用パターン1305を形成する。段差緩和用パターンの配置の位置は、以降の工程で形成される、可動電極が形成され、かつ犠牲層により形成される段差を分割できるような位置と膜厚で形成するものとする。引き続き図11(c)に示すごとく、ポリイミドからなる犠牲層1306を形成する。犠牲層端面1307下は前記段差緩和用パターンがあるため、犠牲層表面からの段差は複数の段差に分割され、一カ所で大きな段差が形成されることを防ぐことが可能となる。しかる後に、図11(d)示すごとく、全面にAL膜1108をスパッタリング法により形成するが、実施の形態5の場合と同様、比較的低温で成膜可能であるが、段差部側面には堆積しにくいという特性を有している。蒸着法も同様の特徴を有する。

[0090]

さらに、図11(e)に示すごとく、実施の形態4の場合と同様の工程で、可動電極を配置する所定の場所にレジストマスクを形成し、前記レジストマスクをマスクとしてALをエッチングし、可動電極1309を形成する。さらにレジストマスクと犠牲層および段差緩和用パターンを除去することで容量低減用空間1

3 1 0 が形成される。容量低減用空間のための犠牲層の段差は、犠牲層と段差緩和用パターンの両方で緩和されるため、可動電極 1 3 0 9 において極端に膜が薄い強度不足領域は形成されず、安定した動作を可能にする。なお本実施の形態では段差緩和用パターンをポリイミドにより形成したが、実施の形態 5 の場合と同様、犠牲層除去工程後に残っていても問題はない。

[0091]

図12は段差緩和用のパターンを信号伝達用固定電極の長辺方向側面の位置に 形成した場合のスイッチの製造工程断面図を示すものであり、スイッチの図1に おけるB-B'断面図を示したものである。

[0092]

図12(a)は実施の形態4の場合と同様の工程で電極間絶縁保持用シリコン酸化膜1304までを形成したものである。

[0093]

次に図12(b)に示すごとく、フォトレジストをスピンコート、露光、現像し、ホットプレートでベークすることで段差緩和用パターン1405を信号伝達用固定電極の長辺方向側面の位置に形成する。段差緩和用パターンは、以降の工程で形成される、可動電極側面の凸部と凹部および可動電極駆動用固定電極の凹部と凸部が形成される部分の下部に相当する位置に、信号伝達用固定電極の膜厚と電極間絶縁保持用シリコン酸化膜の膜厚を足し合わせた膜厚、言い換えると段差緩和用パターンと電極間絶縁保持用シリコン酸化膜の表面の基板表面からの高さが同じになる膜厚で形成するものとする。

[0094]

引き続き図12(c)に示すごとく、ポリイミドからなる犠牲層1406を形成する。信号伝達用固定電極の膜厚と電極間絶縁保持用シリコン酸化膜の膜厚を足し合わせた膜厚で段差緩和用パターンを形成したことにより、犠牲層の表面は信号伝達用固定電極から段差緩和用パターンのほぼ端面にわたり基板表面からの高さが一定となる。

[0095]

しかる後に、図12(d)示すごとく、全面にAL膜1407をスパッタリン

グ法により形成する。さらに、実施の形態4の場合と同様の工程で、可動電極な らび可動電極駆動用固定電極を配置する所定の場所にフォトレジストからなる可 動電極形成用マスク1408および可動電極駆動用固定電極形成用マスク140 9を形成する。可動電極駆動用固定電極形成用マスクの一部は、段差緩和用パタ ーンの上部に位置し、可動電極駆動用固定電極の凸部および凹部の形成領域14 10となっており、段差緩和用パターンにより可動電極マスク表面と同一の高さ となっている。図12(d)においては可動電極側面に形成された凸部と凹部は 記されていないが、可動電極駆動用固定電極により形成される凸部および凹部と 同じ位置である。その結果、可動電極駆動用固定電極の凸部および凹部および可 動電極側面に形成される凸部と凹部の形成領域は同じ高さとなる。その結果、露 光機の焦点深度の問題で、異なる高さの部分では形成できないような微細なパタ ーンの形成も同じ高さの部分へのパターン形成となり、より微細なパターン形成 が可能となる。引き続き、図12(e)に示すごとく、レジストマスクをマスク としてALをエッチングし、可動電極1411ならび可動電極駆動用固定電極1 4 1 2 を形成する。しかる後レジストマスクと犠牲層および段差緩和用パターン を除去することで容量低減用空間1413が形成される。このように、本実施の 形態を適用することで、可動電極側面の凸部と凹部および可動電極駆動用固定電 極の凹部と凸部に関して、より微細なパターンの形成が可能となる。

[0096]

(実施の形態7)

以下本発明の実施の形態7について図面を用いて具体的に説明する。

[0097]

図13は犠牲層除去用の穴を可動電極に形成した場合のスイッチを示す斜視図である。可動電極1503上に複数の犠牲層除去用穴1508を形成している。前記犠牲層除去用穴がない場合、犠牲層除去は可動電極側面の凸部および凹部と可動電極駆動用固定電極の凹部と凸部からなる空間ならび、可動電極駆動用固定電極両端部1509の部分からのみ除去可能である。実際のスイッチでは低電圧で高速に接続・切断の動作を行うためには、犠牲層除去は可動電極側面の凸部および凹部と可動電極駆動用固定電極の凹部と凸部からなる空間は1μm以下、可

動電極駆動用固定電極両端部1509の犠牲層の空間に関しても1μm以下に設計する必要がある。さらに可動電極の長さは約400μm程度となる。このような狭い領域の犠牲層除去を、可動電極側面の凸部および凹部と可動電極駆動用固定電極の凹部と凸部からなる空間および可動電極駆動用固定電極両端部からのみ行う場合、犠牲層除去工程の時間がかかるだけでなく、完全に犠牲層が除去できないという問題が発生するが、可動電極上に犠牲層除去用穴1508を形成することで、犠牲層除去が容易にできるようになる。とりわけ本発明においては可動電極側面に可動電極駆動用固定電極を配置しているため、可動電極側面には犠牲層除去の障害となるものが何もない従来例、アイトリプルイー、2001年インターナショナル・エレクトロン・デバイス・ミーティング予稿集921ページ記載の犠牲層除去工程とは異なり、犠牲層除去用穴を設けない場合、より犠牲層除去が困難である。また、前記犠牲層除去用の穴は1μm程度でも十分効果がある。この穴の寸法は可動電極に流す信号に影響を及ぼさない大きさに設計するのが望ましい。

[0098]

さらに、犠牲層除去用穴1508は犠牲層除去後も本スイッチを大気中で動作させる場合、可動電極が信号伝達用固定電極へ接触する課程においては、可動電極下の空間内の気体の逃げ道となり、また、接触している可動電極が信号伝達用固定電極から離れる場合には気体の入り口となり、気体の粘性により可動電極の動きが阻害されることを防ぐ事が可能となる。

[0099]

(実施の形態8)

以下本発明の実施の形態8について図面を用いて具体的に説明する。

図14は犠牲層除去用の穴を可動電極駆動用固定電極に形成した場合のスイッチを示す工程断面図である。本発明の実施の形態4と同様の工程で高抵抗シリコン基板1601上のシリコン酸化膜1602、信号伝達用固定電極1603、電極間絶縁保持用シリコン酸化膜1604、犠牲層1605を形成した後、図14(a)に示すごとく、基板全面に金属1606を形成した後、可動電極ならび可動電極駆動用固定電極を配置する所定の場所にレジストマスク1607を形成する

。レジストマスク1607には可動電極駆動用固定電極が形成される所定の領域に犠牲層除去用穴形成のための犠牲層除去穴形成パターン1608を設けている。しかる後、前記レジストマスクをマスクとして金属をエッチングし、可動電極1609ならび可動電極駆動用固定電極1610を形成する。図14(b)のように、さらにレジストマスクを除去後、犠牲層を除去することで容量低減用空間1611が形成されるが、犠牲層は犠牲層除去穴1612からも除去されるため、犠牲層が残ることなく容易に除去可能となる。

[0100]

(実施の形態9)

以下本発明の実施の形態9について図面を用いて具体的に説明する。

[0101]

図15は可動電極1702が信号伝達用固定電極1703に絶縁保持用酸化膜1704を介して接触した場合の、可動電極1702と可動電極駆動用固定電極1701の位置を模式的に示した図である。可動電極1702は信号伝達用固定電極に接触した状態においても本図面で示すz方向の垂直方向に重なった部分を有することで平行平板のキャパシタンス形成領域1705を形成している。平行平板のキャパシタンス形成領域おいて、可動電極駆動用固定電極1701と可動電極間1702に電圧を印可した場合の静電力は、本発明の実施の形態2の場合と同様式4により求められる。しかしながら、平行平板のキャパシタンスが形成されない場合、式4からなる力は発生せず可動電極1702を駆動する力は非常に小さくなってしまう。このように、可動電極が信号伝達用固定電極に接触した状態においても、可動電極側面に形成された複数の凸部と凹部と、可動電極駆動用固定電極に形成された凹部と凸部は垂直方向に重なった部分を有する構造とすることで、大きな静電力を発生することが可能となる。

[0102]

(実施の形態10)

以下本発明の実施の形態10について図面を用いて具体的に説明する。

[0103]

図16は可動電極が信号伝達用固定電極へ接触した場合、可動電極が長手方向

にgだけずれた場合の可動電極1802および可動電極駆動用固定電極1801 の位置を模式的に示した図である。可動電極がずれたため本来の可動電極側面に 形成された凸部と可動電極駆動用固定電極に形成した凹部とで形成される所定の 空間 d に対して、d - g だけ狭くなっている。この状態で、可動電極1802と 可動電極用駆動電極に働く力は、実施の形態3の場合と同様の考え方が適用でき 、可動電極および可動電極駆動用固定電極間にVの電圧を印可した場合の距離x 移動した点での、両電極の基板平面方向に働く力は(式6)に従う力が働く。

【式6】

$$F(x) = -\frac{V^2}{2} \frac{\partial C}{\partial x} = \frac{n}{2} h l \varepsilon_0 \left\{ \frac{1}{(d - g - x)^2} - \frac{1}{(d + g + x)^2} \right\} V^2$$

[0105]

可動電極と可動電極駆動用固定電極間に電圧を印可し続けた場合、実施の形態 3 の場合と同様、可動電極の動きを阻害するだけではなく破壊を起こすという問題が発生するが、可動電極と可動電極駆動用固定電極間に電圧を印可する時間を、可動電極側面に形成された凸部と可動電極駆動用固定電極に形成した凹部とで形成される所定の空間と可動電極駆動用固定電極の凸部と可動電極側面の凹部とで形成される所定の空間の中でもっとも短い距離、本実施例においては d - g の距離の移動に必要な時間以下とすることで、可動電極が可動電極の長手方向にずれた状態で信号伝達用固定電極に接触した場合においても電極の吸着による動作の阻害、破壊を防ぐことが可能となる。

[0106]

(実施の形態11)

以下本発明の実施の形態11について図面を用いて具体的に説明する。

[0107]

図17(a)は本発明を適用した場合の、図17(b)は適用しなかった場合のスイッチの接続切断の様子を示す。図17(a)に示すごとく本発明を適用した場合、信号伝達用固定電極に大きな信号が入力した場合においても可動電極は

切断したままの状態である。一方適用しなかった場合、図17(b)に示すごとく可動電極と可動電極駆動用固定電極間への電圧の印可は可動電極と信号伝達用固定電極間の印可電圧を与えた状態から与えない状態へと変化させた時のみパルス的に与え、以降可動電極と可動電極駆動用固定電極間へは電圧を印可しなくても可動電極は切断状態を保ったままである。しかしながら、信号伝達用固定電極に流れる信号がある一定以上の電圧になった場合、可動電極と信号伝達用固定電極に流れる信号に起因する静電引力が働き、可動電極が接続状態となる誤動作を起こしてしまう。このように、本発明を適用することで、信号伝達用固定電極を通過する信号により可動電極が信号伝達用固定電極と接触することを防ぐことが可能となる。

[0108]

(実施の形態12)

以下本発明の実施の形態12について図面を用いて具体的に説明する。

[0109]

図18は入出力スイッチに、本発明をスイッチを適用した場合の回路の例である。アンテナと入力側増幅器と出力側増幅器の切り替えを行うために、各増幅器の出力間に直列ならび対接地に2つのスイッチを形成したものである。各々1つのスイッチを配置することで、2001出力側増幅器接続点と2007アンテナ間の接続時は、2003出力側直列接続スイッチが接続状態となり同時に2004出力側対接地接続スイッチが切断状態となることで、出力側増幅器とアンテナ間が接続され、さらに2002入力側増幅器接続点とアンテナ間は2005入力側直列接続スイッチが切断状態となり、さらに2006入力側対接地スイッチが接続状態となることで、より完全な切断状態が達成される。一方、入力側増幅器接続点とアンテナ間の接続時は、入力側直列接続スイッチが接続状態となり、さらに入力側対接地スイッチが切断状態となることで、入力側増幅器とアンテナ間が接続され、出力側増幅器接続点とアンテナ間は出力側直列接続スイッチが切断状態となり同時に出力側対接地接続スイッチが接続状態となることで、より完全な切断状態が達成される。本発明を前記回路に適用する場合、入力側出力側共に直列接続スイッチの信号伝達用固定電極がアンテナ側に接続され、対接地スイッ

チの可動電極と接地側を接続することで、可動電極と可動電極駆動用固定電極間 の寄生容量により発生する損失および切断不良を最小限に抑えることが可能とな る。

[0110]

図19は本発明の実施の形態12をスイッチに適用した斜視図である。図19 は入力側もしくは出力側となる片側のみの記載である。2101直列接続スイッチの信号伝達用固定電極がアンテナと接続され、可動電極は対接地スイッチの信号伝達用固定電極および増幅器へと接続されている。一方、対接地スイッチの可動電極は接地側へと接続されている。

[0111]

増幅器とアンテナ間を接続する場合、直列接続スイッチの可動電極、信号伝達 用固定電極間は接続状態に、対接地スイッチの可動電極、信号伝達用固定電極間 は切断状態となる。この状態では、対接スイッチの可動電極と可動電極駆動用固 定電極間の寄生容量の増加のみ信号の損失に関与する。一方、増幅器とアンテナ 間を切断する場合、直列接続スイッチの可動電極、信号伝達用固定電極間は切断 状態に、対接地スイッチの可動電極、信号伝達用固定電極間は切断 状態に、対接地スイッチの可動電極、信号伝達用固定電極間は接続状態となり、 信号の損失や切断不良に寄与する寄生容量の増加は発生しない。このように、本 実施例を適用することで寄生容量の増加が発生する部分が1カ所だけとなり損失 および切断不良を最低限に抑えることが可能となる。

[0112]

【発明の効果】

以上のように本発明によれば、可動電極の下方向への駆動は可動電極の下部に位置する信号伝達用固定電極と可動電極の静電力により、一方、可動電極の上方向への駆動は可動電極の長辺方向の両側面に位置する可動電極駆動用固定電極との静電引力により駆動することで、信号の伝達効率および絶縁性を確保しかつ信号の接続切断の高速な動作を行うことが可能となる。さらに、可動電極の側面に可動電極駆動用固定電極を配置することが可能となり、複雑な工程の追加が不要であるという有利な効果が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の一実施の形態によるスイッチを現す斜視図

【図2】

本発明の一実施の形態によるスイッチの斜視図(図1)のA-A'断面を表す 断面図

【図3】

本発明の一実施の形態によるスイッチの斜視図(図1)のB-B'断面を表す 断面図

【図4】

本発明の一実施の形態によるスイッチを斜視図(図1)のA-A'断面においてスイッチの接続状態を表す断面図

【図5】

本発明の一実施の形態によるスイッチの斜視図(図1)のB-B'断面においてスイッチの接続状態を表す断面図

【図6】

本発明を一実施の形態を適用しなかった場合に、電極間で形成されるキャパシ タンスを示す模式図

【図7】

- (a) 本発明の一実施の形態を用いスイッチを形成した場合の、可動電極と可 動電極駆動用固定電極の位置を示す模式図
- (b) 本発明を一実施の形態を適用せず、スイッチを形成した場合の、可動電 極と可動電極駆動用固定電極の位置および静電力を示す模式図

【図8】

本発明の一実施の形態によるスイッチを形成した場合の、工程断面図

【図9】

本発明の一実施の形態による段差緩和用パターンを可動電極駆動用固定電極の 下部の所定の位置に適用しスイッチを形成した場合の工程断面図

【図10】

本発明の一実施の形態による段差緩和用パターンを適用せず、スイッチを形成

した場合の工程断面図

【図11】

本発明の一実施の形態による段差緩和用パターンを信号伝達用固定電極の短辺 方向側面の位置に適用しスイッチを形成した場合の工程断面図

【図12】

本発明の一実施の形態による段差緩和用パターンを信号伝達用固定電極の長辺方向側面の位置に適用しスイッチを形成した場合の工程断面図

【図13】

本発明の一実施の形態による犠牲層除去用の穴を可動電極に形成した場合のスイッチを現す斜視図

【図14】

本発明の一実施の形態による犠牲層除去用の穴を可動電極駆動用固定電極に形成した場合のスイッチを現す工程断面図

【図15】

本発明の一実施の形態によりスイッチを形成した場合の、可動電極と可動電極駆動用固定電極、信号伝達用固定電極および絶縁保持用酸化膜の位置を示す模式図

【図16】

本発明の一実施の形態が必要となる、可動電極と可動電極駆動用固体電極の位置と両電極間に働く力を示す模式図

【図17】

- (a)本発明の一実施の形態を用いスイッチを形成した場合の、時間軸に対して可動電極と可動電極駆動用固定電極間の印可電圧、可動電極と信号伝達用固定電極間の印可電圧、信号伝達用固定電極に流れる信号、可動電極の接続切断状態を示す図
- (b)本発明の一実施の形態を適用せずスイッチを形成した場合の、時間軸に対して可動電極と可動電極駆動用固定電極間の印可電圧、可動電極と信号伝達用固定電極間の印可電圧、信号伝達用固定電極に流れる信号、可動電極の接続切断状態を示す図

【図18】

本発明の一実施例を適用する回路の例を示す図

【図19】

本発明の一実施例を回路に適用した場合のスイッチの構成を示す斜視図

【図20】

従来の技術によるスイッチを示す断面図

【図21】

従来の技術によるスイッチの接続状態を示す断面図

【図22】

従来の技術により可動電極を2方向に駆動する構造を有するスイッチの斜視図

【図23】

従来の技術により櫛形電極を用いた微少部品駆動方式の斜視図

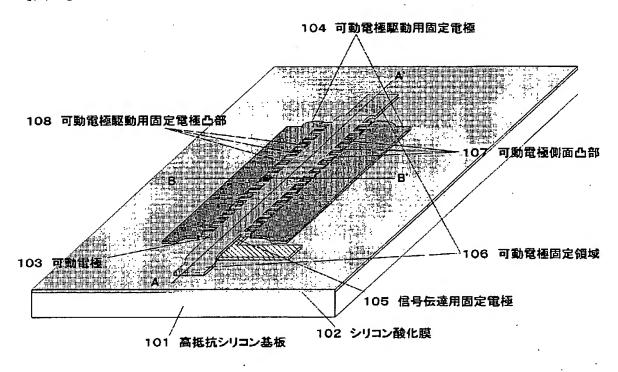
【符号の説明】

- 103、203、303、403、503 可動電極
- 107 可動電極側面凸部
- 104、304、504 可動電極駆動用固定電極
- 108 可動電極駆動用固定電極凸部
- 105、205、305、405、505 信号伝達用固定電極
- 905、1106、1205、1306、1406 犠牲層
- 907 レジストマスク
- 1205、1305 段差緩和用パターン
- 1612 犠牲層除去穴

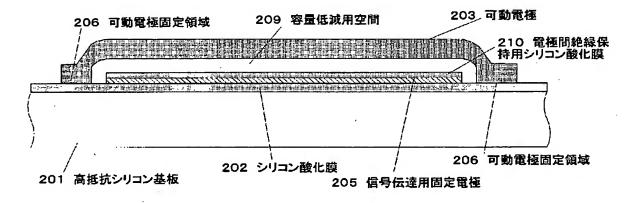
【書類名】

図面

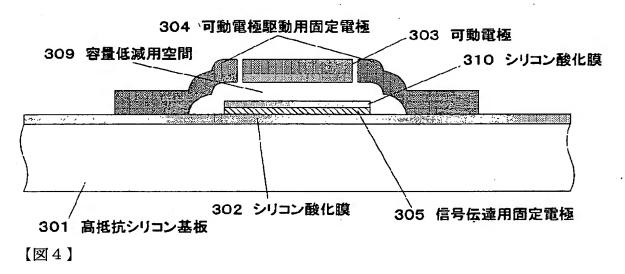
【図1】

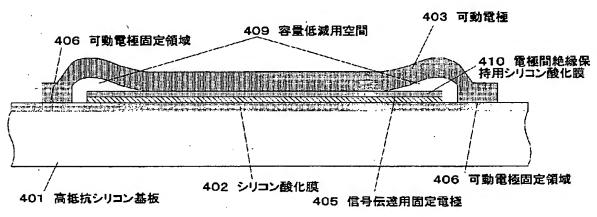


【図2】

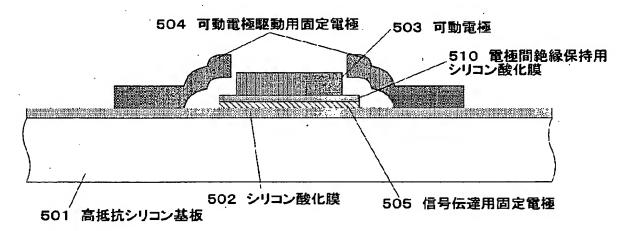


【図3】

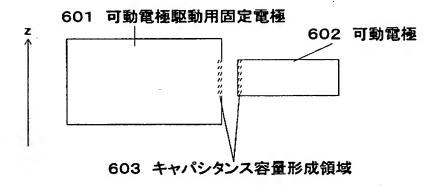




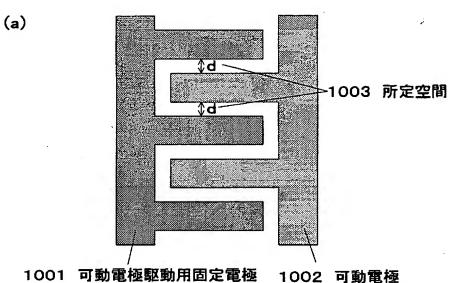
【図5】



【図6】



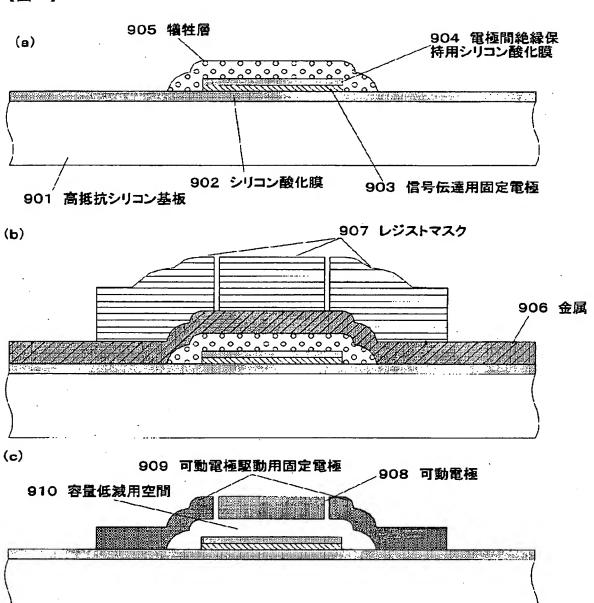
【図7】



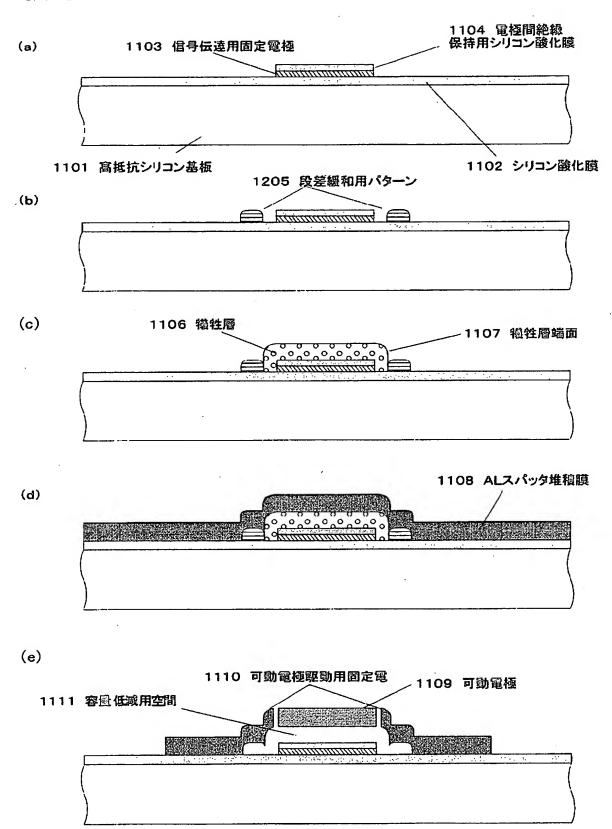
(b)

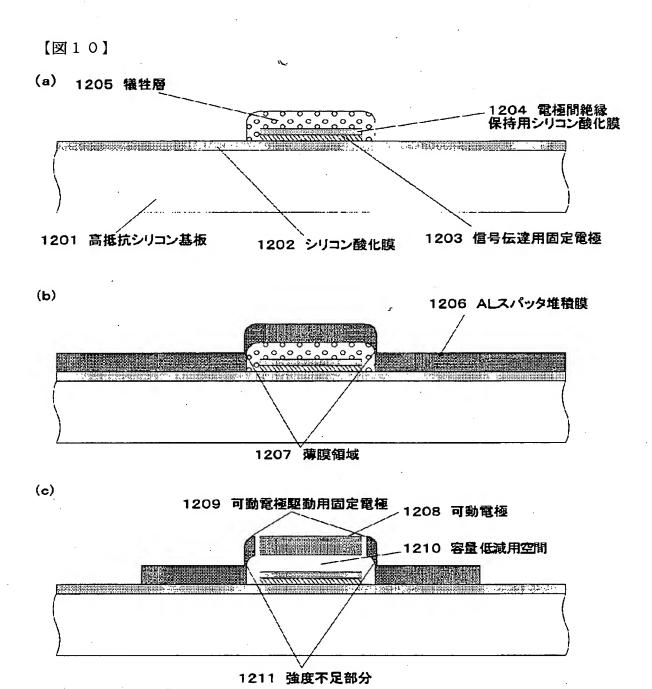
1015 可動電極駆動用固定電極への引力 1012 可動電極への引力 1013 距離が小さい所定空間 1014 距離が大きい所定空間 1011 可動電極駆動用固定電極 1012 可動電極

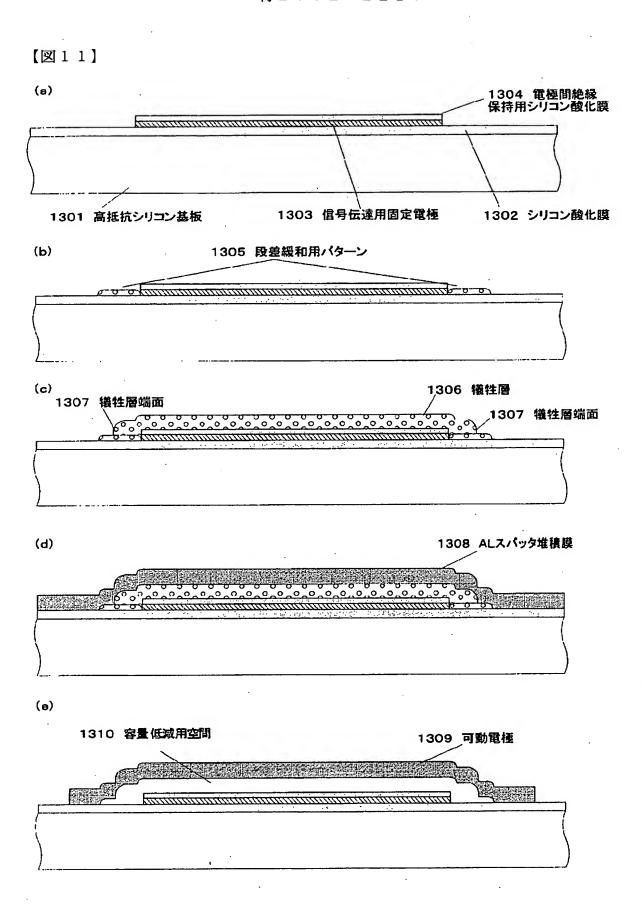
【図8】



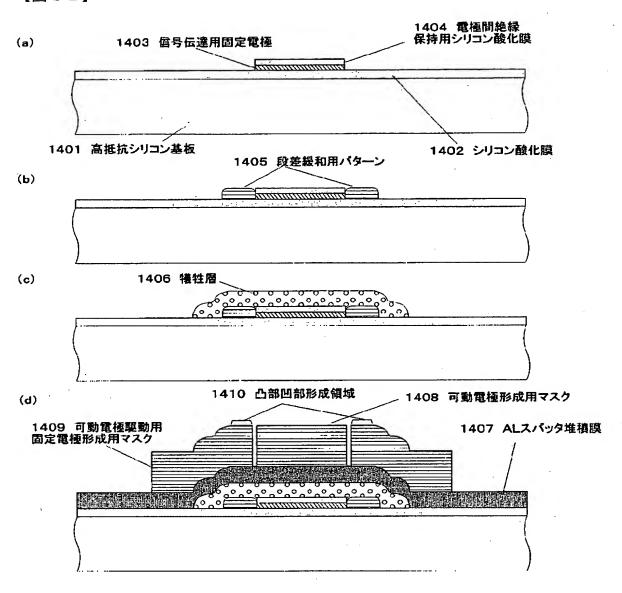
[図9]

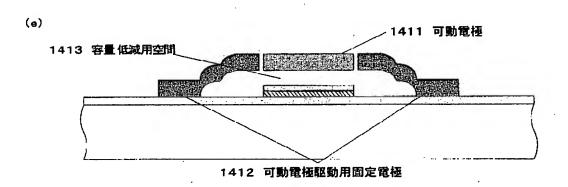




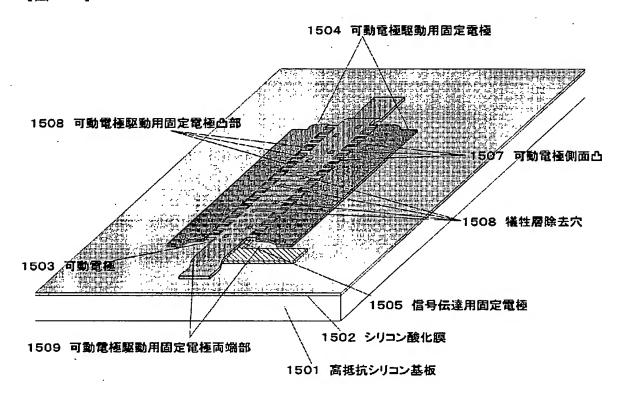


【図12】

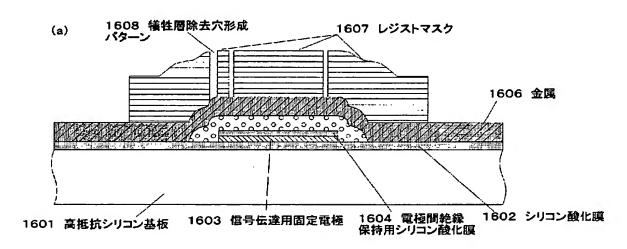


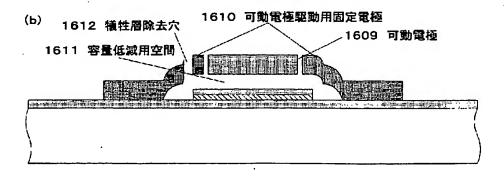


【図13】

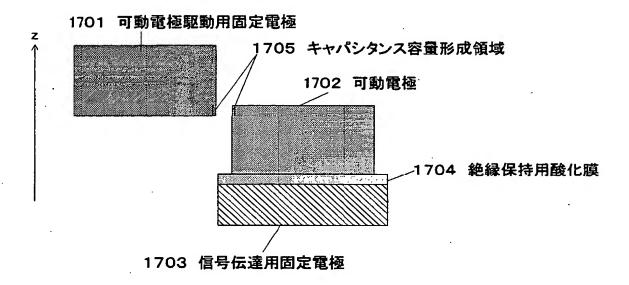


【図14】

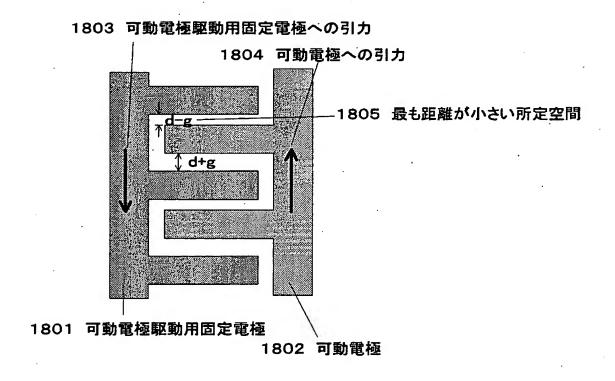


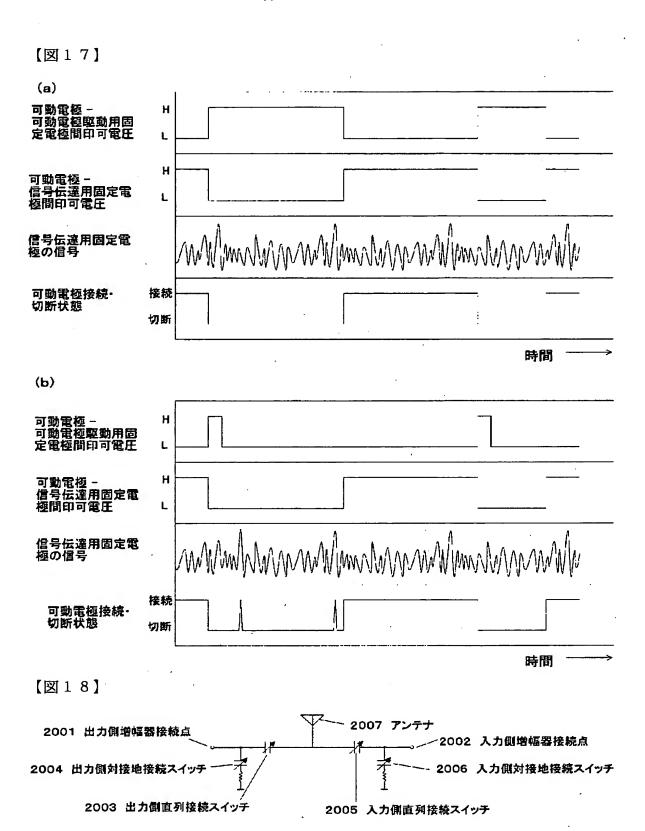


【図15】

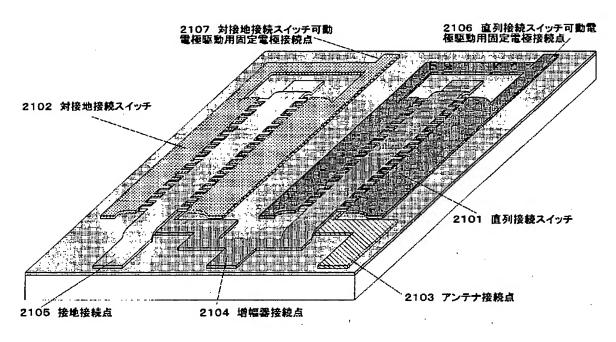


【図16】

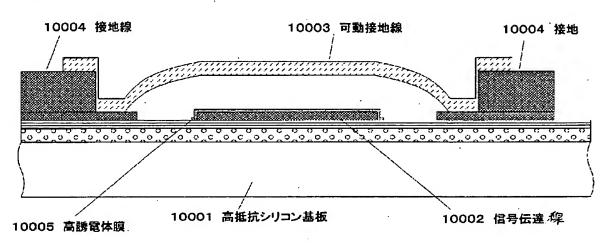




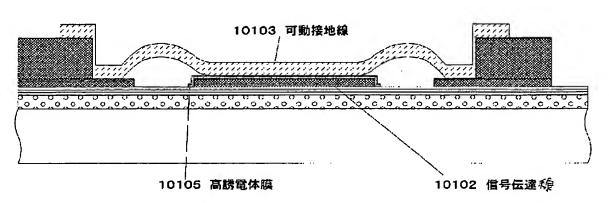
【図19】



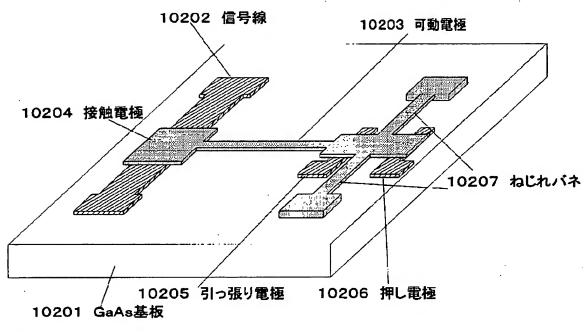
【図20】



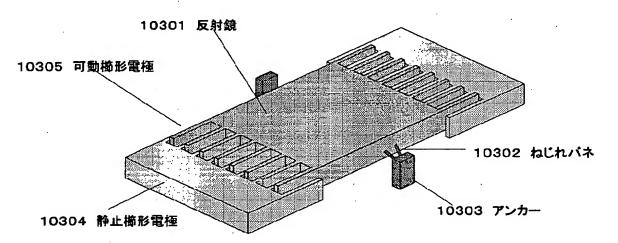
【図21】



【図22】



【図23】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 複雑な工程を経ることなく従来のLSIプロセスとの親和性を得つつ、ON/OFF時とも動作速度を向上させたスイッチを形成することである。

【解決手段】 可動電極103の側面に凹部と凸部を形成し、両端に空間を介して対応する凹部と凸部をもつ可動電極を駆動させるための電極を形成することで、複雑な工程を追加することなくOFF時の動作速度を向上させることができる。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号

[000005821]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府門真市大字門真1006番地

氏 名

松下電器産業株式会社